

DAFTAR PUSTAKA

1. Matsuda, A., 1988, Amorphous Silikon From Glow Discharge plasma, Proceeding International Workshop on Physics of Material
2. Sujatmoko, 1994, Deposisi Lapisan Tipis Silikon Amorf Terhidrogenisasi Pada Substrat Gelas Dan Karakterisasinya, disajikan dalam PPI Penelitian Dasar dan Teknologi Nuklir PPNY-BATAN, Yogyakarta
3. Japan Anual Reviews in elektronik, Computer and Telekcommunication, 1983, Amorphous Semikonduktor Technologiand device, Holand
4. Muhammad Annas, 1995, Deposisi Dan Karakterisasi Lapisan Tipis a-Si:H, Tesis, UGM Yogyakarta
5. Filzt, Adelbert, 1993, Amorphous Inorganic Material And Glass, VCH, Weinhein, 1993
6. Waseda Yosio, 1980, The Structur of Non Kristalline Material, Mc Graw Hill
7. Smallman, R.E., 1991, Metalurgi Physics Modern, Edisi 4, PT Gramedia, Jakarta
8. Vlak. L.H.V., 1992, Ilmu Dan Teknologi Bahan, Edisi 5, Erlangga, Jakarta
9. Simdsu, 1990, Manual UV-VIS Spektrofotometer Recording, Japan
10. Roth A, 1976, Vacuum Teknologi, Nort Holland Publising Company

11. Dasli N, 1985, Elusidasi Struktur Senyawa Organik Dengan Spektroskopi Ultralembayung dan Inframerah, Angkasa Bandung
12. Robert A. F., Surdia, M.sc, 1984, Kimia Fisika, Erlangga, Jakarta

